# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-207047

(43) Date of publication of application: 29.07.1992

(51)Int.Cl.

G01R 1/073

G01R 31/26

(21)Application number: 02-339802

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON YAMANASHI

KK

(22)Date of filing:

30.11.1990

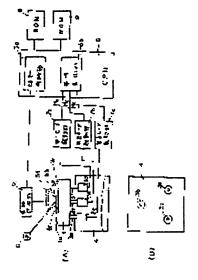
(72)Inventor: TAKAO ITARU

## (54) INSPECTION APPARATUS

## (57)Abstract:

PURPOSE: To impress an accurate test signal by a method wherein the needle point of a probing card is brought into pressure contact with a chip, the degree of an inclination between the needle point of the probing card and the chip is judged on the basis of the size of a formed trace and the needle of the probing card is made parallel with the chip.

CONSTITUTION: A silicon wafer W is placed on a specimen stand 1; the specimen stand 1 is moved to the upper part and overdriven; the needle point of a needle 55 is brought into pressure contact with a pad 52 at a chip 51. Then, large and small traces are formed; they are read out as trace data by means of a trace readout part 5; they are sent to an inclination judgment part 6a.



Then, it is judged on the basis of the trace data that a probing card 54 and the chip 51 are in an inclined state. A parallelism control part 6b performs a computation in order to make the probing card 54 and the chip 51 parallel; parallelism control signals Ha to Hc are sent out to individual servomotors 3a to 3c; the motors are turned in the forward and reverse directions; the specimen stage 1 is inclined and controlled; the probing card 54 and the chip 51 are set to a mutually parallel state.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(citation 13)

Japanese Patent Laying-Open Publication No. H4-207,047

Publication Date: July 29, 1992

Application No. H2-339,802 filed November 30, 1990

Inventor: Itaru TAKAO

Applicant: Tokyo Electron Yamanashi K.K.

Title of the invention: Testing apparatus

(Claim)

A testing apparatus characterized by comprising a platform (1) for supporting a device (51) to be tested, means (5) disposed on said platform for detecting the parallelism between the device and a probe card (54) having arrayed probe needles (55), parallel control means (66) for relatively adjusting said device and said probe card in response to the result of detection of said parallelism detection means and means for testing said device after the parallelism is adjusted by said parallel control means.

## (Abridgment of the description)

The claimed testing apparatus comprises a platform 1, the planarity or horizontality of which is adjustable by means of servo motors 3a-3c having shafts 3d-3f that are reciprocated upon rotation. A semiconductor wafer W comprising a multitude of chips 51 is disposed on the platform 1 and a probe card 54 having probe needles 55 are disposed above the wafer. The probe card 54 is first moved toward the wafer so that the needles 55 make contact with pads on the wafer. Scratches on the pads are detected by irradiating light from a lamp 11 and reading reflected light at a detector 5. If the scratches are not uniformly distributed among the pads, the information is processed in a processor 6 for determining the degree of beveling of the platform 1. One or more of the servo motors 3a-3c are driven in accordance with the processed information to achieve the required planarity.

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

## 四公開特許公報(A)

filnt, Cl. 5

證別記号

广内整理番号

母公開 平成 4年(1992) 7月29日

H 01 L G 01 R 21/66 1/073 31/26

7013-4M 9016-2G В Ē 8411-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⊗発明の名称 検査装置

の特 頭 平2-339802

頭 平2(1990)11月30日 ②出

尾 @発 明 者 髙

፷

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロ

ン山梨株式会社内

東京エレクトロン山梨 包出 頭人

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

株式会社

弁理士 中本 倒代 理人 菊彦

明

1. 発明の名称

检查装置

2. 特許請求の範囲

数検体を支持する支持台と、

この支持台上に設けられた、被検体およびプロ ープ針列カードとの平行度を検出する平行度検出 手段と、

この平行度検出手段の検出結果に基づき前記弦 検体およびプローブ針列カードとを相対的に移動 させて平行ならしめる平行制御部と、

この平行制御部により平行制御させた後、上記 被検体の検査を行う手段と、

を備えたことを特徴とする検査装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、検査装置に関する。

## 【従来の技術】

シリコンウェーハ上の構成要素であるチップに 形成される簽細回路が、設計仕様通りに構成され ているか否かを検査する場合には、信号発生器、 波形解析装置等からなる回路試験器が使用される。 この場合、チップに形成されたパッドにブロービ ングカード(商品名)の針先を圧接し、丽記回路 試験器から前記針先とパッドを介して前記数細回 路に試験信号を印加して当該チップの回路形成の 合否を判定している。

一方、最近の半導体のVLSI化に伴いチップ が大型化し、例えば、第3図に示すように、シリ コンウェーハW上に、従来のチップCを3個分連 袋 した大きさの長方形の大型のチップ 5 1 が作成 されている。このチップ51には、第4回に示す ように、ポンディングワイヤ(図示せず)を袋提 するための多数のパッド52が形成されている。 前記チップ51の合否を検査する場合には、第5 図に示すように、平坦な上面を有する試料台53 上に載置されたチップ51のパッド52の放検面 にプロービングカード 5 4 の針 5 5 の針先を圧接し、図示しない回路は 数器からは数信号をチップ 5 1 に印加することにより、当 数チップ 5 1 の回路機成が設計仕機通りになされているかをかなけれる。また、第 4 図から明らかなように、それぞれのパッド 5 2 にはそれぞれの針 5 5 の針先が圧接されている。

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、例えば、第6図に示すようにに、がまることでロービングカード54の針先とおりまたといいた。 左側の針先と右側の針先と右側の針先とでは、パッド52に対する圧壌におり、の針先とでは、パッド55に対するに対するには、パッド51に対するに、が不可数器がは、では、では、では、では、では、ないの合のは、は、から、の合いは、では、では、ないの合いは、では、ないのの合いは、では、ないの合いは、では、ないの合いは、では、ないの合いは、ないのでは、ないのは、ないのではないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ない

本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであり、チップ(弦検体)とプロービングカードとが平行となる検査装置を提供することを目的とする。

### 【実施列】

以下、本発明を具体化した実施例を第1図および第2図を参照して説明する。なお、第3図~第5図で説明した部分には同一符号を付し、重複記載を省略する。

第1図(A)に半導体検査装置の実施例を説明 するためのブロック図を示す。

第1図 ( A ) に示すように、 X 、 Y 、 Z 、 θ 方 向に移動する支持台である試料台 1 上には被検体 である、例えばシリコンウェーハ W が敵置され、

## 【課題を解決するための手段】

支持体は、大学の対象には、大学の対象には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の主には、大学の対象には、大学の対象には、大学の対象には、大学の対象には、大学の対象には、大学の対象には、大学の対象を表現した。

#### 【作用】

このシリコンウェーハWには多数個の方形状のチ ップ 5 1が形成されている(第3図参照)。試料 台1は台座4上に配置され、第1図(B)に示す ように、台座4内には正三角形の頂角上にサーボ モータ3a~3cが配置されている。サーボモー タ3a~3cの出力軸3d~3lの回転駆動によ り試料台1の載置面1 a は、全方向に傾斜調整可 能になっている。シリコンウェーハWの上方には 図示しない上下駆動手段により駆動されるプロー プであるプロービングカード54が配置されてい る。プロービングカード54は、上記チップ51 の電極パターン針先が配列された各針55の針先 が、シリコンウェーハWのチップ51の各パッド 5 2 にウェハwが上下動することにより圧装され るようになっている。この ブロービングカード 54は前記圧接の終了後、図示の状態から例えば 上方に上げられた後、右方に退避される。シリコ ンウェーハWの上方には援使装置、例えばCCD カメラ等からなる平行度後出手段である風跡銃取 り部5が配設され、ランプ11から発せられる光

がパッド52により反射され、この反射光に基づ き前記圧接によりパッド52上に形成された度等 をパターン情報として疑み取る。

次に動作を説明する。

試料台1の予め定められた位置に位置決めされ

た痕跡データは頻斜判断部6aに送られると、頻 斜判断部 6 a は痕跡データに基づきプロービング カード54とチップ51とが第6回に示した傾斜 状態になっていると判断する。平行制御部6bは、 この判断データに基づきプロービングカード 5 4 とチップ51を平行にさせるための演算を行い、 相対的に移動、例えばウェハwの平行度を調整す る。この演算結果を平行制御信号 H 。 ~ H 。 とし て各モータ駆動部フォーフcを介して各サーボモ - 夕 3 a ~ 3 c に送出する。サーポモータ 3 a ~ 3 c は平行制御信号H、~H、に応じてそれぞれ 正逆回転され、試料台1が傾斜制御されてプロー ピングカード54とチップ51とは互いに平行状 趣にされる。この平行状態において、図示しない 回路試験器により所定の試験信号が印加され、チ ップの回路構成が設計仕様通りに形成されている か否かの判断がされる。

なお、本実施例では平行度検出手段としてプロービングカードの針先によるチップのパッド上への反跡を検出していたが、例えば、試料台の左右

たシリコンウェーハwを敢置した状態で、図示し ない上下駆動手段によりブルーブカード54は下 方の子め足められた位置に駆動され、試料台しを 上方に移動させオーバドライブをかけ、針55の 針先をチップ51のパッド52に圧接する。今、 前記圧接により、ウェハwの選択された1つのチ ップ51のパッド上には、第2辺に示すように、 大小の医跡が形成されたと仮定する。即ち、チャ プラ1の左辺餌のパッド52 a、52 g、52 h、 5 2 i 上には、大きな痕跡 A 1 ~ A 1 が形成され、 右方にいくにつれ痕跡は  $B_1 \sim F_1$  、  $B_2 \sim F_3$ の知く小さくなる。これらの展跡から、プロービ ングカード54とチップ51とは不平行状態にな っている。即ち、前記第6図に示した如く、プロ - ピングカード 5 4 とチップ 5 1 とは左方が近付 いていて、右方が離れていると判断される。これ をパターン思題技術により判別する。以上に説明 した状態は、ランプ11から発せられた光のパッ ド52による反射光として痕跡読取り部3により 復跡データとして読み取られる。前記読み取られ

に超音波センサを設けておき、このセンサから超音波をジリコンウェーハに向けて発して反射させることにより、試料台とシリコンウェーハとの距離を測定し、所定の演算をして平行度を求めてもよい。

#### 【発明の効果】

以上詳述したことから明らなように、本発明に よれば、例えば、プロービングカードの針先をチップに圧接することにより形成される展跡のオー に基づいてプロービングカードの針先とチップと の類斜度合を判断し、この判断結果に応じてプロービングカードの針とチップとを平行にせしかって いるので、プロービングカードの針先からブロ のパッドに正確な試験信号を印加することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本発明の実施例のブロック図および要邸平面図、

第2図はチップの痕跡の大小を示す平面図、

## 特開平4-207047(4)

第3図はシリコンウェーハと大型チップを示す 平面図、

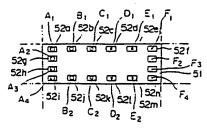
第4回は上記大型チップの拡大図、

第 5 図は従来の大型チャプにプロービングカードの針の針先を圧接した図、

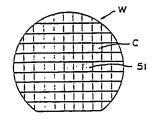
第6図は従来の大型チップとプロービングカードの不具合を示す関面図である。

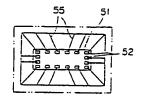
#### **市导説明**

- (1) … 試料台…
- (➡a) ~ (3 c) …サーポモータ
- (5) … 痕跡読取り邸 (平行度検出手段)
- (6) ... C P U
- (6a) ··· 煩料判断部
- (6 b) …平行制面部
- (51) …シリコンウェーハのチップ (被検体)
- (54) …プロービングカード
- (55) …プロービングカードの針
- (A)~(F)… 選跡
- (w) …シリコンウェーハ



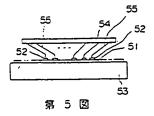
第 2 図

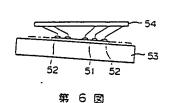


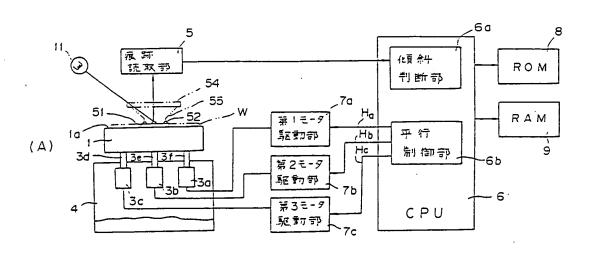


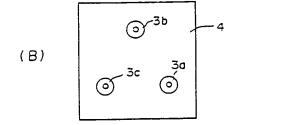
第3図

第 4 図









第1回